PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-179595

(43) Date of publication of application: 24.06.2004

(51)Int.Cl.

H01S 5/022 H01L 23/24

(21)Application number : 2002-347245

(71)Applicant: HITACHI PRINTING SOLUTIONS

LTD

(22) Date of filing:

29.11.2002

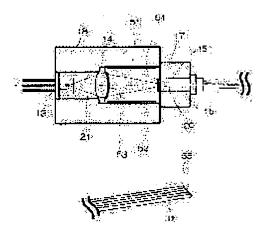
(72)Inventor: SHIBAYAMA YASUYUKI

(54) OPTICAL RECORDING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a simple means for preventing a deterioration in light utilization efficiency caused by adhesion or adsorption of organic substances onto the insides of semiconductor laser modules and onto light outputting planes of optical fibers.

SOLUTION: At least one among an inside-wall plane of each semiconductor laser module, a light transmitting portion inside each semiconductor laser module, a light inputting edge plane of each optical fiber, and a light outputting edge plane of each optical fiber, is coated with a titanium-oxide thin film, a nitrogen-doped titaniumoxide thin film, or a composite optical catalyzer composed of tungsten oxide and titanium oxide, which is activated by the light emitted from the semiconductor lasers.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-179595 (P2004-179595A)

(43) 公開日 平成16年6月24日 (2004.6.24)

(51) Int.C1.7

FI

テーマコード(参考)

HO1S 5/022 HO1L 23/24 HO1S 5/022 HO1L 23/24 5F073

審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 7 頁)

(21) 出願番号

特願2002-347245 (P2002-347245)

(22) 出願日

平成14年11月29日 (2002.11.29)

(71) 出願人 302057199

日立プリンティングソリューションズ株式

会社

東京都港区港南二丁目15番1号

(72) 発明者 柴山 恭之

茨城県ひたちなか市武田1060番地 日 立プリンティングソリューションズ株式会

社内

F ターム (参考) 5F073 AB27 AB28 BA09 CA01 EA28 FA02 FA29 FA30

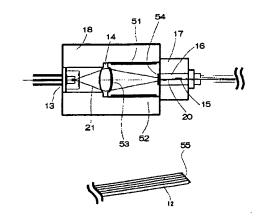
(54) 【発明の名称】 光記録装置

(57)【要約】

【課題】半導体レーザモジュールの内部、および光ファイパの光出射面に有機物が付着、吸着することで光利用 効率が劣化するのを防止するための簡便な手段を提供すること。

【解決手段】半導体レーザモジュール部の内壁面、或いは該半導体レーザモジュール部内の光通過領域、或いは前記光ファイバの光入射端面、或いは前記光ファイバの光入射端面の少なくとも1つに前記半導体レーザがら発した光により活性化する酸化チタン薄膜、あるいは窒素をドープした酸化チタン薄膜、あるいは酸化タングステンと酸化チタン複合化光触媒薄膜をコーティングする。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数本の光ファイパの光出射端を等間隔で一列に配列して構成された光ファイパアレイ部を光源とし、該光源から発した複数の光を光学系を介して光記録部材上に結像スポットを形成し、該結像スポットの光強度を変調し、走査することにより前記光記録部材上に構報をドット記録するマルチピーム走査光学系を構えた光記録装置において、前記光ファイパの光入射端部は、各々独立した複数個の半導体レーサルの発した光をレンズ系を介して光ファイパに入射するための複数個の半導体レーサモジュール部により構成され、該半導体レーサモジュール部の内壁面、或いは前記光ファイパの光入射端面、或いは前記光ファイパの光入射端面、或いは前記光ファイパの光出射端面の少なくとも1つに前記半導体レーサから発した光により活性化する光触媒層をコーティングしたことを特徴とする光記録装置。

【請求項2】

コーティングする前記光触層は酸化チタン薄膜、あるいは窒素をドープした酸化チタン薄膜、あるいは酸化タングステンと酸化チタン複合化光触媒薄膜であることを特徴とする請求項 1 記載の光記録装置。

【請求項3】

前記複数個の半導体レーがはGのN系半導体レーがであることを特徴とする請求項1記載の光記録装置。

【請求項4】

前記光触媒層の厚みは5μm以下であることを特徴とする請求項1記載の光記録装置。

【請求項5】

前記半導体レーザモジュール部内には波長400mm以下の光を放射するLEDが配置され、該LEDから発した光がコーティングされた前記光触媒層を照射する構成としたことを特徴とする請求項1記載の光記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光源から発した光を光学系を介して光記録媒体上に光スポットとして結像させ、それを走査、光強度変調することにより光記録を行うための光記録装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来の技術として、光通信の分野において光ファイパ増幅器等に用いられる高出力半導体レーサ素子の気密封止方法に関し、高出力半導体レーサ素子端面における光化学反応による有機物付着を防止するために、半導体レーサのパッケージの清浄度を安定にかつ非常に良好に保つ方法がある(例えば、特許文献1参照)。

[0003]

この方法は、高出力の半導体レーザモジュールの劣化に、PIF(PのCkの分in分別にの方法は、高出力の半導体レーザモジュールの劣化に、PIF(PのCkの分in分別にの方式のでは、モジュール内部の微量の炭化水素が光化学反応により重合反応性でして半導体レーザ素子端面に固体の有機物質として半導体レーザ素子端面に固体の一切である。これにより半導体レーザ光を吸収が多くなって結晶の温度が上昇してより、半導体レーザ端面が溶融破するものである。ここを測した水素子は、半導体レーザ素子端面が溶融である。ここを消費を表別では、半導体レーザ素子端面が溶融である。に対しては、半導体レーザ素子端面が溶融である。に対しては、半導体レーザを表別では、サージを表別である。とから、特に光出力が大きく、かっ光のエネルギーが大きい短波とのレーザの場合に顕著に発現する故障である。

[0004]

50

20

30

40

(3)

この問題を改善するために上記文献1では、気密封止装置のチャンパ内に酸素を導入し、 そのチャンパ内で半導体レーサ素子をマウントしたパッケージに紫外線を照射する第一の 工程と、そのチャンパを不活性ガスでパージし、パッケージを外気に曝すことなく前記不 活性ガス雰囲気で気密封止する第二の工程を用いている。

[0005]

このように、上記文献1においては、前記のように半導体レーサ素子端面の破壊を避けるために複数の組立て工程と不活性ガスを用いるための特別の設備を必要とし、また、パッケージを気密封止するための装置も不可欠になるという問題があった。また、上記文献1公報において半導体レーサ素子端面については言及しているが、それ以外の光学部品、例えば半導体レーサから発した光を入射するための光ファイバに関しては何も言及していない。

[0006]

別の従来例として、半導体レーザから発した光を光ファイバにカップリングするためのハウシング内において、レーザ出射面、レンズ、光ファイバ、およびウィンドウのようなレーザピームが強烈に照射される表面上に光化学反応により蓄積する個体または液体物質により光学特性の劣化、信頼性の低下を招くことを防止するためになされたもので、ハウジング内に有機不純物と水分に対するゲッターを収納している(例えば、特許文献と参照)。しかし、本技術ではゲッターが吸着限界に達した以後の汚染は防ぐことができない。

[0007]

さらに別の従来例として、光ファイパを東ねた光ファイパパンドルの端面に光により活性化する光触媒層、例えばTiO2により50~1000nmの厚みで形成することで、光照射面に付着する光化学反応による生成物の分解除去を行なう。あるいは伝送光の波長に対して増感作用を有する物質をTiO2に加えることで光触媒作用を有する物質だけでは十分な活性化ができない波長の光に対しても上記と同様の効果を得ようとするものである(例えば、特許文献3参照)。しかし、伝送光の波長に対して増感作用を有する物質として挙げられているものはCr、V、Ru、Co、Ce、Rhでありその他の物質に関しては言及していない。

【特許文献1】

特開2000-133736号公報

【特許文献2】

特開平8-236660号公報

【特許文献3】

特開2000-214893号公報

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、各々独立した複数個の半導体レーザから発した光をレンズ系を介して光ファイパに入射するための複数個の半導体レーザモジュール部、および光ファイパの光出射端である光ファイパアレイ部において、半導体レーザモジュールを構成する各々の光学部品、あるいは光ファイパアレイの光出射端面に有機物が付着、吸着することで光利用効率が劣化するのを防止し、前記半導体レーザモジュール、光ファイパアレイを搭載した装置の信頼性低下を防止することを課題とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明は、複数本の光ファイバの光出射端を等間隔で一列に配列して構成された光ファイバアレイ部を光源とし、該光源から発した複数の光を光学系を介して光記録部材上に結像スポットを形成し、該結像スポットの光強度を変調し、走直することにより前記光記録部材上に情報をドット記録するマルチピーム走査光学系を備えた光記録装置において、前記光ファイバアレイ部の反対側である光ファイバの光入射端部は、各々独立した複数個の半導体レーサから発した光をレンズ系を介して光ファイバに入射するための複数個の半導体レーサモジュール部により構成され、該半導体レーサモジュ

10

20

30

40

50

10

20

30

50

ール部の内壁面、或いは該半導体レーサモジュール部内の光通過領域、或いは前記光ファイパの光入射端面、或いは前記光ファイパの光出射端面の少なくとも 1 つに前記半導体レーザが5 発した光により活性化する光触媒層をコーティングしたことを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】

以下、図面により本発明の実施例を説明する。図2に本発明の光記録装置の全体図を示す。光ファイパアレイ光源1は、複数本(図2では5本)の光ファイパ2~5の入射側端部の各々に半導体レーザモジュール7~11が設けられ、一方、光ファイパ2~5の出射側端部は、互いに近接させ等間隔で配列させた光ファイパアレイ部12が構成されている。【0011】

まず、光ファイパアレイ光源1の主用構成部品である半導体レーザモージュール7~11、および光ファイパアレイ部12の詳細について説明する。入射端部に設けられた半導体レーザモージュール7~11の内部構造を図3に示す。

[0012]

各々の半導体レーザモジュールは図3に示すように、半導体レーザ13、レンズ14、光ファイパ先端部15を保持するためのフェルール16、フェルール保持具17、およびこれらの各種部品を同軸上に配置してパッケージングするための半導体レーサ保持具18とからなる。

[0013]

半導体レーザモジュールの構成部品の1つである半導体レーザ13の内部構造の詳細は図4に示す。半導体レーザ13は、発光部のレーザチップ19がヒートシンク23上に取付けられており、さらにこのヒートシンク23が円形の台座(ステム部)22上に接合されている。レーザチップ19は、ちょうど台座22の中心に位置する構造になっている。また、台座22にはレーザチップ19から発したレーザ光の光強度をモニタするためのフォトダイオード24が設けられており、レーザチップ19、ヒートシンク23、台座22、フォトダイオード24の全てがカバーガラス25の付いたキャップ26によって密封され、半導体レーザ単品としてバッケージ化されている。

[0014]

各々の半導体レーザモジュール 7 ~ 1 1 内のレンズ 1 4 の光軸上には半導体レーザ 1 3 の発光部であるレーザチップ 1 9 と光ファイバの光伝搬領域でるコア部 2 0 が同一直線上に配置され、半導体レーザ 1 3 のレーザチップ 1 9 から出射した光 2 1 はレンズ 1 4 により光ファイバ先端部 1 5 の光入射端面上に結像する。

レンプ14はできるだけ多くの光を効率良く光ファイバ先端部15のコア部20にカップリングさせるために、非球面レンズを用いており、レーザチップ19の発光部の大きれる所定の倍率を有するレンズが用いられる所定の倍率を有するレンズが用いられる所定の倍率を有するレンズが用いられる所定の日本をある台座22が、レンプルの光神に対して垂直に 合され、接合するためのフェルール16、半導本ルーが保持具18、光ファイバのカップリング効率が最大になるように調ごされた後、半導ルーが保持具17は、レーが光のカップリング効率が最大になるように調ごされた後、半導レーが保持具17は、レーが光のカップリング対率が最大になるように調でされた後、半導レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーが保持具17、および半導体レーがであるに組み込まれている。

[0015]

次に、光ファイパの光出射端である光ファイパアレイ部12の構造を、図5~図7を用いて説明する。光ファイパアレイ部12を構成する第一の光ファイパ保持部材27は、表面に等間隔で形成された複数のV字型の溝構造を有するV溝基板であり、このV溝基板のV字型溝構造は、8iウェハの異方性エッチング、或いはゲイヤモンドプレードソーを用いた8iウェハ、セラミック、ガラス材のゲイシング加工などによって作製される。V溝基

10

20

30

40

50

板27上に形成された V 溝間の間隔は、通常数十ミクロン~数百ミクロンである。この V 港基板27は、図5に示すように、ガラス、あるいはセラミックを材質とする平板部材に 8 上に、平板部材28のエッジと V 溝の方向が平行になるように貼り付けられる。次 8 とこの光ファイパの先端部は被積部29~33を除去しクラッド部34~38を露出させる。 6 に示すように 3 を対した 5 本)を用意して 4 をの光ファイパの先端部は被積部29~33を除去しクラッド部34~38を露出させる。 5 端部が露出した各光ファイパは、互いに隣接するように配列し、被覆に覆われているの一部が前記平板部材28の端に固定され、一方、 V 溝上に導かれた先端部分の光ファイパは V 溝基板上のほぼ中央に等間隔で配列され1つの V 溝に1本の光ファイパがあるの光ファイパながある(図6)。 その後、図7に示すように、光ファイパの上方から平板部材39かわれ、平板部材28と V 溝基板27との間には接合部材が充填されたのち、平板部材39と V 溝基板27により加圧されながら光ファイパを挟み込んで硬化する。

[0016]

さて、上述の光ファイパアレイ光源1を搭載した図2の光記録装置では、光ファイパアレイ部12から発したピーム40は、光学系41を介して等角速度で回転している回転多面鏡42を照射する。この回転多面鏡42により反射された光は、後方に配置されたfのレンズ43により、光記録媒体である感光ドラム44上に複数の微小光スポット列として結像させると共に、該感光ドラム44上を等速走査する。この際、光ファイパアレイ部12の反対側に位置する各々の光ファイパ入射端における半導体レーザ光源7~11を非図示の外部コントローラからの文字・画像データ信号に応じてOn-Offさせることにより、該感光ドラム44上には文字・画像情報が記録されることになる。

[0017]

この際、 感光ドラム 4 4 上の微小光スポット列は、光ファイバアレイ部 1 2 の端面を所定の倍率で拡大して感光ドラム 4 4 上に結像しているだけなので一般に光スポットの大きさに対して光スポットの配置間隔が大きくなる。そこで、 感光ドラム上で互いに隣接した 2 0 ため、 感光ドラム 4 4 上で歪みのない文字、 画像情報を形成するために、 感光ドラムのため、 感光ドラム 4 4 上で歪みのない文字、 画像情報を形成するために、 感光ドラムの 走直開始端には光検出器 4 5 が配置される。 光検出器 4 5 で検知された光信号は、 図8 に 示すように、 連続した光検出信号 4 6 ~ 5 0 が各ピーム毎に分離され、 それぞれの信号に 応じて同期クロックがかけられ、 ピーム 1 の印刷開始時を基準とすると、 所定の時間毎の 遅れで印刷を開始する構成としている。

[0.018]

[0019]

せこで、本発明の光記録装置では、光源にGのN系半導体レーザを用いた光ファイパアレイ光源を搭載した光記録装置において、図1に示すように、各々の半導体レーザモジュール7~11の内部壁面51~52、あるいは半導体レーザモジュール部内の光通過領域53、あるいは光ファイパの光入射端面54、あるいは光ファイパの光出射端である光ファ

[0020]

一方、酸化チタン薄膜のみを用いる場合でも、例えば図9に示すように、半導体レーザモジュール部内には波長400nm以下の光を放射するLED56が配置して点灯させ、このLED56から発した光がコーティングされた光触媒層を照射するような構成とすれば、窒素がドープされた酸化チタン薄膜、複合化光触媒膜でなくても光触媒層の活性化は可能であり、モジュール内を清浄に保っことができる。

[0021]

上述した光触媒のコーティングにおいて、コーティングする光触媒の厚みを厚くすると光 20 透過率も低下するが5μm以下程度の厚みであれば使用には差し支えない。

[0022]

【発明の効果】

本発明によれば、各々独立した複数個の半導体レーザから発した光をレンズ系を介して光ファイパに入射するための複数個の半導体レーザモジュール部、および光ファイパの光出射端である光ファイパアレイ部において、半導体レーザモジュールを構成する各々の光学部品、あるいは光ファイパアレイの光出射端面に有機物が付着、吸着することで光利用効率が劣化するのを防止し、前記半導体レーザモジュール、光ファイパアレイを搭載した装置の信頼性低下を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の光記録装置の半導体レーザモジュールの実施例を示す断面図。
- 【図2】本発明の光記録装置の全体図。
- 【図3】従来の光記録装置における半導体レーザモジュールの断面図。
- 【図4】本発明の光記録装置に係る半導体レーザの断面図。
- 【図5】本発明の光記録装置に係る光ファイパアレイの構造説明図。
- 【図6】本発明の光記録装置に係る光ファイパアレイの構造説明図。
- 【図7】本発明の光記録装置に係る光ファイバアレイの構造説明図。
- 【図8】本発明の光記録装置の光検出器で検出される信号の説明図。
- 【図9】本発明の光記録装置における半導体レーザモジュールの他の実施例を示す断面図

【符号の説明】

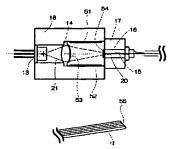
1 光ファイパアレイ光源、 $2 \sim 6$ 光ファイパ、 $7 \sim 1$ 1 半導体レーザモジュール、 1 < 2 光ファイパアレイ部、 1 < 3 半導体レーザ、 1 < 4 レンズ、 1 < 5 光ファイパ先端 部、 1 < 6 フェルール、 1 < 7 フェルール保持具、 1 < 8 半導体レーザ保持具、 1 < 9 レーザチップ、 2 < 6 コア部、 2 < 1 出射光、 2 < 6 台座、 2 < 3 ビートシンク、 2 < 4 フォトゲイオード、 2 < 5 カパーガラス、 2 < 6 キャップ、 2 < 7 第一の光ファイパ保持部 材、 2 < 8 平板部材上、 $2 < 9 \sim 3$ 3 被覆部、 $3 < 4 \sim 3$ 8 クラッド部、 3 < 9 平板部材、 4 < 6 光ファイパアレイ部出射ビーム、 4 < 1 光学系、 4 < 6 回転多面鏡、 4 < 3 下のレンズ、 4 < 4 感光ドラム、 4 < 5 光検出器、 $4 < 6 \sim 5$ 0 光検出信号、 $5 < 1 \sim 5$ 5 光 触媒膜、 5 < 6 LED。

40

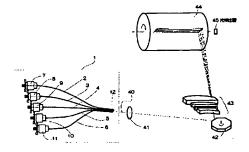
30

10

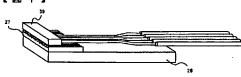
[2]1]



[🛛 2]

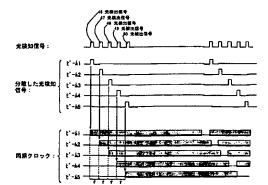


【図7】

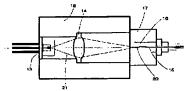


[28]

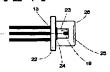




[23]



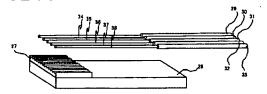
【図4】



[図5]



[図6]



[図9]

